



**PROGRAMA PRELIMINAR - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO**  
**PRELIMINARY PROGRAM - 6<sup>th</sup> RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR**

**01 de outubro / October 01<sup>st</sup>**

**15:15 - 15:45** | **Abertura / Opening - Antonio Carlos de Oliveira - Presidente Executivo / Executive President - ABRAFATI**

**15:20 - 15:45** | **Painel**

Br - USA - Europe - China

**15:45 - 16:15**

101  
Jonathan Shaw  
Allnex

**Energia de Cura para Aplicações em Metal**  
*Energy Curing for Metal Applications*

**16:15 - 16:30**

*coffee break*

**16:30 - 17:00**

37  
Chakrapani Srinivasan, Stephen Postle, Gabriele Norcini, Elena Bellotti, Gianni Casaluce, Angelo Casiraghi, Marika Morone  
IGM Resins

**Fotoiniciadores em um Mundo Base Água**  
*Photoinitiators in a Waterborne World*

**17:00 - 17:30**

166  
Roberto Caforio  
Weilburger Brasil

**Desafios e Soluções para Acabamentos Foscos de Cura por Radiação na Indústria Gráfica**  
*Challenges and Solutions for Radiation-Cured Finishes in the Printing Industry*

**17:30 - 18:00**

165  
Sergio Medeiros  
BRChemical

**Radiometria: Controle do Processo de Cura por UV**  
*Radiometry: Control of the UV Curing Process*



**PROGRAMA PRELIMINAR - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO**  
**PRELIMINARY PROGRAM - 6<sup>th</sup> RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR**

**02 de outubro / October 02<sup>nd</sup>**

15:15 - 15:45	82 Ingrid Meyer, Jason Ghaderi, Xiangtao Meng Evonik <b>Novo Aditivo de Controle de Superfície com Ampla Conformidade de Contato com Alimentos: Benefícios em Tintas de Impressão (Cura UV) e Vernizes de Sobreimpressão</b> <i>A New Surface Control Additive with Broad Food Contact Compliances: Performance Benefits in Radiation-Cured Inks and Overprint Varnishes</i>
15:45 - 16:15	115 Srinivasan Chakrapani, Camila Baroni, Curt Lustig IGM Resins USA <b>Revestimentos UV - Opções para Substratos Desafiadores</b> <i>UV Coatings - Options for Challenging Substrates</i>
16:15 - 16:30	<i>coffee break</i>
16:30 - 17:00	96 Jo Ann Arceneaux, Celia Buono, Kevin Poelmans, Tong Wang Allnex <b>Uso de Amino Acriladas para Reduzir a Concentração de Fotoiniciador ou Aumentar a Velocidade de Cura em OPVs e Tintas Flexo curáveis por UV LED</b> <i>Use of Amino Acrylates to Reduce Photoinitiator Concentration or Increase Cure Speed in UV LED Curable OPVs and Flexo Inks</i>
17:00 - 17:30	43 Steven Tsai, Yuan-Qi Tian, Shiu-Fan Wang, Hung-An Ho Qualipoly Chemical <b>Esmaltes de Cura UV de Alto Desempenho para Revestimentos de Metais</b> <i>High Performance UV-Cured Enamels for Metal Coatings</i>
17:30 - 18:00	120 Kevin Joesel Heraeus Noblelight <b>Tecnologia UV LED</b> <i>LED UV Technology</i>



**PROGRAMA PRELIMINAR - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO**  
**PRELIMINARY PROGRAM - 6<sup>th</sup> RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR**

**03 de outubro / October 03<sup>rd</sup>**

15:15 às 15:45	26 Steve Broadwater, Adrielle Guedes, Carlos Bravo  Grace <b>Soluções para Fosqueamento em Sistemas de Cura por Radiação</b> <i>Solutions for Matting in Radiation-Curing Systems</i>
15:45 às 16:15	99 Steven Cappelle, Marcus Hutchins  Allnex <b>Tecnologia de Dupla Cura para Plásticos</b> <i>Dual Curing Technology for Plastics</i>
16:15 às 16:30	<i>coffee break</i>
16:30 - 17:00	5 RJ Viereckl, Michael Gould, Volker Petry, Rich Dodd, Xavier Marguerettaz, Sean Des Roches  Rahn <b>Formulando para Impressão 3D (SLA)</b> <i>Formulating for 3D Printing (SLA)</i>
17:00 - 17:30	119 Kevin Joesel  Heraeus Noblelight <b>Tecnologia em Cura por UV</b> <i>UV Curing Technology</i>
17:30 - 18:00	126 Gisele Marschner Rasia, Luciana Rocha Santos, Jônatas Faleiro Berbigier, Carmem Rosane Isse Gomes, Maristela C.F. Ramos de Oliveira, Rodolfo de Camargo Aranha, Isabella Marini Vargas, Gisele Garcia do Nascimento, Tatiana Fernanda Fernandes Cortez, Fábio Rodrigues Costa, José Victor Voltarel  SENAI Inovação em Eng. De Polímeros <b>Influência da Adição de Retardantes de Chama do Tipo Fosfato no Desempenho de um Verniz de Cura UV</b> <i>Influence of the Addition of Phosphate-Based Flame Retardants in the Performance of a UV-Curing Varnish</i>